熔体甩带系统 MSP 10



说明

- 实验室规模系统，每次处理量最大 5 或 10 g
- 铜制甩带轮，直径 200 mm
- 自动坩埚定位系统 TPS 6
- 控制面板（触摸屏）
- 完整系统包括高真空腔室、机架系统、

配套高真空抽气系统（包括涡轮分子泵或扩散泵），

AI翻译，仅供参考

以及射频电源（可提供不同型号，5 - 6 kW）

详细信息

最大处理量:	5 - 10 g（取决于电源）
射频电源:	5 kW / 6 kW
甩带轮:	实心铜，直径 200 mm
带材宽度:	1 - 10 mm
电源:	400 V，三相，50/60 Hz（电源）；230 V，50/60 Hz（甩带设备）
坩埚:	氮化硼或石英，带狭缝喷嘴或圆形喷嘴
选配项:	红外比色高温计、浇铸选配功能、循环冷却机

AI翻译，仅供参考